RESIN SEALING METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP7045765

Publication date:

1995-02-14

Inventor(s):

MARUYAMA ATSUSHI

Applicant(s)::

FUJI ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

☐ JP7045765

Application Number: JP19930184270 19930727

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/48; B29C45/02; H01L21/56

EC Classification:

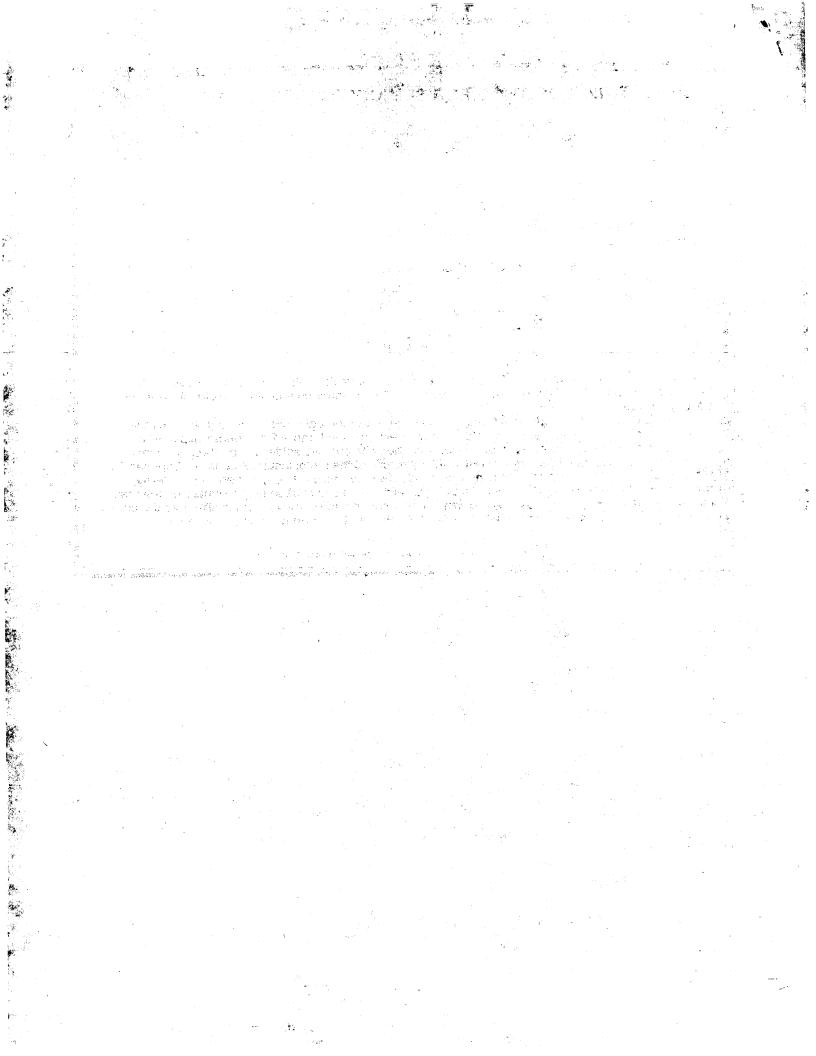
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide a method of sealing a semiconductor device with resin high in productivity at a low molding temperature at which eutectic solder used for the inner connection of a circuit assembly is not melted again.

CONSTITUTION: A semiconductor device is sealed with resin through such a method that a circuit assembly which includes a semiconductor chip 3 formed on a lead frame 2 is mounted on a heat dissipating metal insulating board 1 and jointed together with eutectic solder 7, and the periphery of the circuit assembly is sealed with resin making the underside of the metal insulating board 1 exposed for the formation of a resin-sealed semiconductor device, wherein mold releasing agent is previously applied onto the underside of the metal insulating board 1. The circuit assembly mounted on the metal insulating board is inserted into an injection molding die 8, and liquid epoxy resin is filled into the cavity of the die 8 at molding temperatures of 140 deg.C to 180 deg.C to form a sealing resin layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-45765

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

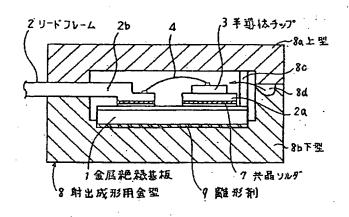
		識別記号	疗	内盛理番号	FI						技術表示簡別			
23/48	٠.	. 1	M				•				<u> </u>			
			G											
]	К						•					
45/02			88	323-4F										
21/56		•	r 86	617-4M				•			•			
				審査請求	未請求	請求項	の数 5	о́L	(全	5 頁)	最終頁に続く			
	特顯平	5-184270	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(71)	(71)出願人 000005234								
	亚成与	在(1993) 2	7 日 <i>9</i> 7	<u>.</u>						e en inn inn	900 m 1 at 1 E			
/	1 114 0		7,21	Н	(72)	CARR-14								
					(12)	元为日		7.7	ada ta taka	द्राज का जा	₩2 m 1 - 44-1 LEL			
				·		•	4	100			初田1番1万			
					(74)	1 HR-43				3				
					(74)	人野升	富士館	脱株式:	会社内					
4	15/02	45/02 21/56 特願平	23/48 15/02 21/56 特願平5-184270	23/48 M G K 45/02 & 21/56 T 86 特顯平5-184270	23/48 M G K 45/02 8823-4F 21/56 T 8617-4M 審査請求	23/48 M G K 45/02 8823-4F 21/56 T 8617-4M 審查請求 未請求 特願平5-184270 (71) 平成5年(1993)7月27日 (72)	23/48 M G K 45/02 8823-4F 21/56 T 8617-4M 審査請求 未請求 請求項 特願平5-184270 (71)出願人 平成5年(1993) 7月27日 (72)発明者	23/48 M G K 45/02 8823-4F 21/56 T 8617-4M 審査請求 未請求 請求項の数 5 特願平5-184270 (71)出願人 000005 富士電 平成 5 年(1993) 7 月27日 神奈川 (72)発明者 丸山 神奈川 富士電	23/48 M G K 45/02 8823-4F T 8617-4M 審査請求 未請求 請求項の数 5 OL 特願平5-184270 (71)出願人 000005234 富士電機株式 平成 5 年 (1993) 7 月27日 神奈川県川崎 (72)発明者 丸山 腐 神奈川県川崎 富士電機株式	23/48 M G K 45/02 8823-4F T 8617-4M 審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 特願平5-184270 (71)出願人 000005234 富士電機株式会社 平成 5 年 (1993) 7 月27日 神奈川県川崎市川崎 富士電機株式会社 南奈川県川崎市川崎 富士電機株式会社 南奈川県川崎市川崎 富士電機株式会社	23/48 M G K 45/02 8823-4F T 8617-4M 審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 5 頁) 特願平5-184270 (71)出願人 000005234 富士電機株式会社 平成 5 年 (1993) 7 月 27日 神奈川県川崎市川崎区田辺 (72)発明者 丸山 億 神奈川県川崎市川崎区田辺 富士電機株式会社内			

(54) 【発明の名称】 樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法

(57)【要約】

【目的】回路組立体の内部接続に使用した共晶ソルダが 再溶融するおそれのない低成形温度条件で樹脂封止が行 えるようにした生産性の高い樹脂封止型半導体装置の樹 脂封止法を提供する。

【構成】リードフレーム2の上に構成した半導体チップ3を含む回路組立体を放熟用の金属絶縁基板1に搭載基板の共晶ソルダ7で半田接合するとともに、金属絶縁基財化の金属板底面を露呈させて回路組立体の周域を樹脂對止型半導体装置の樹脂對止法であったの金属絶縁基板1の底面側に離型剤9を塗射したのかじめ金属絶縁基板に搭載した回路組立体を射出成形用金型8にインサートした上で、140℃~180℃の成形温度条件でキャビティに液状のエポキシ樹脂を充填して對止樹脂層を成形する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】リードフレームを用いて構成した回路組立体を金属絶縁基板に搭載してリードフレームと金属絶縁基板との間を低融点の共晶ソルダで半田接合し、かつ金属絶縁基板の放熱面となる底面を露呈させたまま回路組立体の周域を樹脂封止してなる樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法であって、金属絶縁基板に搭載した回路組立体を射出成形用金型にインサートし、140℃~180℃の成形温度条件でキャビティに液状の熱硬化性樹脂を充填して封止樹脂層を成形することを特徴とする樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法。

【請求項2】請求項1記載の樹脂封止法において、金属 絶縁基板の底面にあらかじめ離型剤を塗布して封止樹脂 層の成形を行うことを特徴とする樹脂封止型半導体装置 の樹脂封止法。

【請求項3】請求項1記載の樹脂封止法において、金型のキャビティ底部に金属絶縁基板の底面周域と当接し合うパッキンを配置して封止樹脂層の成形を行うことを特徴とする樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法。

【請求項4】請求項1記載の樹脂封止法において、金属 絶縁基板の金属板の底面側にあらかじめ段付き部を形成 しておき、金型のキャビティには前記段付き部と密接し て嵌合し合う段付き凹所を形成して封止樹脂層の成形を 行うことを特徴とする樹脂封止型半導体装置の樹脂封止 法。

【請求項5】請求項1記載の樹脂封止法において、リードフレームに対し、あらかじめ封止樹脂層成形領域の外周を包囲するダムバーを形成して封止樹脂層の成形を行うことを特徴とする樹脂封止型半導体装置の樹脂封止

注

【発明の詳細な説明】

- [0001]

【産業上の利用分野】 本発明は、電力用半導体デバイスなどを対象とした樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法に関する。

[0002]

【0003】次に、前記した樹脂封止型半導体装置の従

来における代表的な組立構造を図7に示す。図において、1は金属板1a, 絶縁層1b, 導体パターン1cよりなる金属絶縁基板、2はリードフレーム、3はリードフレーム2のダイパッド2aにマウントされた半導体チップ、4はリードフレーム2の外部リード2bと半導体チップ3との間を接続したボンディングワイヤ、5は会属絶縁基板1の上に接着した樹脂ケース、6は樹脂ケース5の内部に充填した封止樹脂である。なお、金属絶縁基板1における絶縁層1bの厚さは、伝熱抵抗と電気的な絶縁耐力とのトレードオフ特性に適合させて選定されている。

【0004】ここで、リードフレーム2は金属絶縁基板1の導体パターン1c上に共晶ソルダ7を用いて半田接合される。また、封止樹脂6はポッティング法により樹脂ケース5の内部に充填される。この、ポッティング法による成形温度条件は樹脂温度が130℃程度であり、前記した共晶ソルダ7が再溶融するおそれはなく安全である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記のようにポッティング法を採用して封止樹脂層6を成形した図6の構造では、流動性のある樹脂の流出を防ぐために樹脂ケース5が必要であるが、この樹脂ケース5は封止樹脂層6が硬化した後は機能的に不要となるばかりか、樹脂ケース5の存在により半導体装置の外形サイズが大形化する。したがって、樹脂ケース5を用いずに樹脂封止して半導体装置の外形寸法の小形化促進を図ることが望まれている。

【0006】一方、樹脂ケースを使わない半導体装置の樹脂封止法として、前記のポッティング法以外にトランスファ成形方法が知られているが、この成形方法ではタブレット化した固形のエポキシ樹脂などを成形材料とし、これを加熱により可塑化して金型のキャビティに充填することから成形温度条件が180℃以上となる。このために、前述のようにリードフレーム2と金属絶縁しための間を共晶ソルダ(融点183℃)で半田接合とたものでは、モールド成形時の加熱により半田が再溶融するおそれがあり、このままでは実用に供し得ない。

【0007】本発明は上記の点にかんがみなされたものであり、頭記した樹脂封止型半導体装置を対象に前記課題を解決し、リードフレームと金属絶縁基板との間の半田接合部が再溶融するおそれのない低成形温度条件で樹脂封止が行えるようにした生産性の高い樹脂封止型半導体装置の樹脂封止法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明により、金属絶縁基板に搭載した回路組立体を射出成形用金型にインサートし、140℃~180℃の成形温度条件でキャピティ内に液状の熱硬化性樹脂を注入して封止樹脂層を成形することにより達成される。また、前記方法

の実施に際して、金属絶縁基板の底面が樹脂で覆われるのを防ぐための具体的な手段として次記の方法がある。 【0009】(1)金属絶縁基板の底面にあらかじめ離 型剤を塗布して封止樹脂層の成形を行う。

(2)金型のキャビティ底部に金属絶縁基板の底面周域 と当接し合うパッキンを配置して封止樹脂層の成形を行 う。

(3)金属絶縁基板の金属板の底面側にあらかじめ段付き部を形成しておき、金型のキャビティには前記段付き 部と密接して嵌合し合う段付き凹所を形成して封止樹脂 層の成形を行う。

【0010】さらに、モールド形成に伴って封止樹脂層の周域にパリが生じるのを防ぐ手段として、リードフレームに対し、あらかじめ封止樹脂層成形領域の外周を包囲するダムバーを形成して封止樹脂層の成形を行う方法がある。

[0011]

【作用】上記の樹脂封止法によれば、成形温度条件を140~180℃の範囲として液状の樹脂を用いて中で、リードフレームと 電風 絶縁 基板との間を接合した低融点の共晶 ソルダ 後 会点 183℃)を射出成形時に再溶融させたり、成形生する のを射出成形時に再溶融させたり、成形生するのを抑え、かつ金属 絶縁 基板の底面が樹脂で覆われるのを かい はしつつ、しかも一連の成形操作を通じて行う場合の形を プロセスで射出開始時点から 短時間のうちに 液状 樹 向上 で 成形 サイクルタイムを 短縮して 生産性の向上化が図れる。

[0012]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。なお、実施例の図中で図7に対応する同一部材には同じ符号が付してある。

実施例1:図1は半導体装置の組立体(半導体装置の各部については図7を参照)を射出成形用金型8にインサートして封止樹脂層を射出成形する際の工程図である。ここで、金型8は上型8aと下型8bからなり、上型8aにはキャビティ内にインサートされた金属絶縁基板1を金型8の型締め状態で定位置に保持する押え片8cを備え、下型8bには液状樹脂の形成材料をキャビティに注入するゲート8dが開口している。

【0013】また、半導体装置の組立体は金型8にインサートする前に、あらかじめ金属絶縁基板1の放熱面として機能する底面全域に離型剤9(例えば、信越シリコーン(株)の製品:スプレー型離型剤SEPA-COATII)を塗布しておく。この離型剤9は成形時に金属絶縁基板1の放熱面に封止樹脂が付着するのを防ぐ役目を果たす。

【0014】そして、図示状態で射出ノズルより金型8のゲート8dを通じてキャピティ内に次記の成形材料を

所定の射出圧力で注入してモールド成形を行う。この場合に、成形材料はあらかじめ主剤と硬化剤を適正比率で混合した二液性の液状エポキシ樹脂(例えば、長瀬チバ(株)の製品:XNR8205(連化剤))を用い、かつ成形温度条件を140~180℃の範囲に設定した上で一連の成形操作を行って回路組立体の周域を樹脂對止する。

【0016】次に、前記の射出成形工程を経て製作された樹脂對止型半導体装置を図4、図5に示す。図示構成では、金属絶縁基板1の金属板1aの底面域(ヒートシンクの放熱面)を除いてリードフレーム2の上に組立られた半導体チップ4を含む回路組立体の周域が封止樹脂層6により對止されている。なお、金属絶縁基板1の底面は、モールド形成の際にあらかじめ図1で述べたように離型剤9を塗布しておくことで樹脂が付着するのを防ぐことができる。

【0017】実施例2:前記した実施例1では、金属絶 縁基板1の裏面に封止樹脂が付着するのを防ぐために離 型剤9を塗布したが、この実施例では離型剤を使用せず に金属絶縁基板の底面に樹脂が付着するのを防ぐような 手段を講じている。すなわち、この実施例においては、 金型8の下型8aに対してそのキャピティの底部側に は、金属絶縁基板1を載せる中央の台部8eを残してそ の外側の凹所内周域にリング状のパッキン10を備えて いる。このパッキン10は金型内にインサートされた金 属絶縁基板1の底面周縁部に密接して、金型8に注入し た成形樹脂が金属絶縁基板1の底面側に回り込むのを阻 止する役目を果たすものであり、成形温度に十分耐える 耐熱性の高い材料(例えばシリコーン樹脂)で作られた パッキンが使用される。これにより、金属絶縁基板1の 底面側には樹脂の回り込みがなくなるので、実施例1で 述べたような離型剤を塗布する必要がない。

【0018】実施例3:図3は金属絶縁基板の底面に樹脂が付着するのを防ぐための応用実施例を示すものである。この実施例においては、金属純縁基板1の底面側に

あらかじめ段付き部1 dを形成しておくとともに、一方では金型8の下型8 bの底部側に前記の段付き部1 dが止まり嵌めで嵌合し合う段付き凹所8 f が形成されている。

【0019】これにより、金型8にインサートされた金属絶縁基板1は、その段付き部1dの周縁が下型8bの凹所周縁に突き合わされるので、金型8に注入した樹脂が金属絶縁基板1の底面側に回り込むことがない。つまり、金型に形成した段付き凹所8fが実施例2で述べたパッキン10と同じ役目を果たす。

実施例4:次に、樹脂封止成形の際に樹脂封止層の周域 にバリが生じるのを防ぐ手段を講じた実施例を図6で説 明する。

【0021】このダムバー2cは、その内周縁が樹脂封止層6の外形輪郭と合致するように形成するのが理想的であるが、金型構造など制約から図示のようにダムバー2cを樹脂封止層6の外周から離す必要のある場合には、ダムバー2cと封止樹脂層6との間の空所を埋めるように、この部分に離型性のある材料で作られたシート状のスペーサ(リードフレーム2と同じ厚さ)を当てがい、これを金型の合わせ面に挟んで成形することでバリの発生が防げる。

[0022]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の樹脂封止法によれば、トランスファ成形による樹脂封止法と同様に射出成形用金型に回路組立体をインサートし、この金型に液状の熱硬化性樹脂を注入して回路組立体の周域に封止樹脂層を射出成形するようにしたので、ポッティング

法のような樹脂ケースが不要であり、これにより樹脂封 止型半導体装置のダウンサイジング化が促進できる。

【0023】また、この場合に射出成形の温度条件を140~180℃の範囲に定めたことにより、回路組立体の接合に用いた低融点の共晶ソルダが封止樹脂層の成形の際に再溶融するおそれがなく、かつ成形後の冷却過程でも封止樹脂層の内部応力,クラック発生を抑制できるはか、金型に注入した液状樹脂のゲル化時間を速めて成形サイクルの所要時間の短縮化が図れるなど、品質の安定した樹脂封止型半導体装置を生産性よく製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に対応する半導体装置の封止 樹脂層の成形工程図。

【図2】本発明の実施例2に対応する半導体装置の封止 樹脂層の成形工程図。

【図3】 本発明の実施例3に対応する半導体装置の封止 樹脂層の成形工程図。

【図4】 封止樹脂層の成形工程を経て製作された樹脂封 止型半導体装置の構成断面図

【図5】図4の平面図

【図 6】 本発明の実施例 4 に採用するダムバー付きリードフレームの平面図

【図7】ポッティング法により製作された従来における 樹脂封止型半導体装置の組立構成図

【符号の説明】

1 金属絶縁基板

la 金属板

1 d 段付き部

2 リードフレーム

3 半導体チップ

6 封止樹脂層

7 共晶ソルダ

8 射出成形用金型

8 a 上型

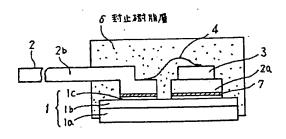
8 b 下型

8 f 段付き凹所

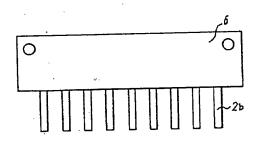
9 離型剤

10 パッキン

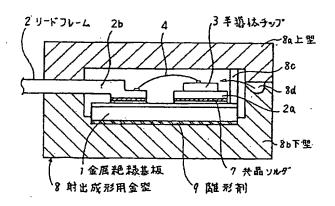
【図4】



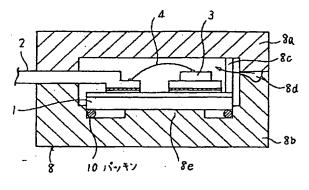
【図5】



【図1】

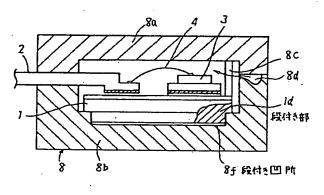


[図3]

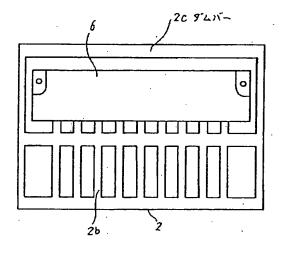


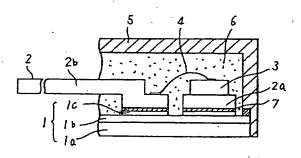
[図2]

[図6]



【図7】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

// B 2 9 L 31:34

				..	·.	354				4.	4			* * 3	rige.	٠.				_	**				,	. 55	46
				in the second						14,11				*	(a)	4. S	45, 4	*			4	,					
al Torres				4								Y.	• 6-	**************************************													
							, 4	oi Toi y	ed)	i i	. 4				in the												,
i ¥Š ∳aber	(·						y. M						e e	₹ .							1	s					
1. The same of the					•								v _{og} e														
						in a			:	, i						ne see si							-				#.^. £.
						'			14		: :	, .4								rigate in						* **	* 14
			1	e de la companya de l		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**				٠.	1. ₃ N									*					vi
													· .					7 (J#1) 1									-
, T											* ,		. Williams			4.51								· .			
				arijana								, 4 , 4 , 4 , 4			· 6.				Acceptance of								
													· •											. e. galande	·		
₩.,										* 1								e de la companya de l	\$ 3.5 			\$					
					:										J**	- - - -											
		٠							-t	* : :								-				-					
								. •								į		a jama sa Mga sa			**, ;						
		e e																									
											. *					`.		yeirr.	2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			· 1,		, k	v.	- 1 % 	- 1 - 3
								•		:	4 T		**														
						,						1				· ·					r,					*****	**
an a													r							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							· ·
							•													Y							
		*	٠.			-						34 ,	\$.					,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	14	·										· ·				 						•					
		·																		•							
																									٠		